

平成30年4月2日

寒剤利用者各位

研究基盤センター  
センター長 古山 雄一  
極低温部門長 太田 仁

## 平成30年度寒剤利用講習会のお知らせ

研究基盤センターでは、寒剤（液体窒素、液体ヘリウム）を安全にご利用頂くことを目的に寒剤利用講習会を実施いたします。講習会は当センター極低温部門の寒剤をご利用頂く全ての方を対象とします。特に**初めて寒剤を利用する方、これまでに当講習会を受講されていない方**は必ずご出席下さい。原則として、講習会を受講された方のみ寒剤の利用が可能となります。過去に当講習会を受講された方の出席は任意ですが、お時間のある方は是非ご出席下さい。

講習会は部局毎に別表の予定で行います。どうしても都合が悪い場合は別の回に出席下さい。いずれにも出席できない場合は、下記連絡先までご連絡下さいませ、お願い申し上げます。

以上、ご協力よろしくお願い申し上げます。

記

### 平成30年度寒剤利用講習会

対象	出席必須 <b>初めて寒剤を利用する方、講習会未受講の方</b> 出席任意 講習会既受講者、上記に該当しない寒剤を利用する方
日時	別表
場所	神大会館 六甲ホール
内容	・ 高圧ガス保安法について ・ 寒剤利用上の注意 ・ 液体窒素自動充填システムの利用手順
持ち物	<b>筆記用具</b> （講習会の最後に簡単なテストがあります）
連絡先	研究基盤センター極低温部門 内線 5996（櫻井）

別表 平成30年度寒剤利用講習会開催日時

	第一回 4/19 (木) 13:20~14:50	第二回 5/8 (火) 13:20~14:50
農学部	○	
理学部		○
工学部		○
その他学部・各種センター	○	

以上